EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03204877

PUBLICATION DATE

06-09-91

APPLICATION DATE

25-10-90

APPLICATION NUMBER

02289769

APPLICANT:

OTSUKA PHARMACEUT FACTORY

INC:

INVENTOR: HASHIMOTO KINJI;

INT.CL.

C07D487/04 // A61K 31/495 A61K 31/495 A61K 31/495 A61K 31/495

A61K 31/505 A61K 31/505 A61K

31/505

TITLE

: PYRAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE

DERIVATIVE

ABSTRACT:

NEW MATERIAL:A compound shown by formula I [R₁ to R₄ are H, carboxyl, lower alkoxycarbonyl or lower alkyl and cycloalkyl which may be substituted; R_5 is SR_6 (R_6 is pyridyl or phenyl), NR₇R₈ (R₇ and R₈ are H, phenyl which may be replaced or R₇, R₈ and N form 1-pyrrolidinyl, etc.)] and a salt thereof.

EXAMPLE: 7-(3,5-Di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)amino-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine.

USE: Useful as a drug such as an improver for ischemic palsy disorder, anti-inflammatory drug, antirheumatic, antiasthmatic, antiallergic, etc.

PREPARATION: According to reaction formula, a pyrazolo[1,5-a]pyrimidine halide derivative shown by formula II is condensed with a thiol shown by formula III or an amine shown by formula IV (R7 and R8 are H, phenyl, etc.) to give a compound shown by formula I.

BNSDOCID: <JP 403204877A A.I >

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

❷公開 平成3年(1991)9月6日

⑫公開特許公報(A) 平3-204877

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 C 07 D 487/04 // A 61 K 31/495 7019-4C 7252-4C 31/505

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全10頁)

会発明の名称

ビラゾロ[1, 5ーa] ピリミジン誘導体

②持 頤 平2-289769

願 平2(1990)10月25日 29出

優先権主張

❷平 1 (1989)10月25日❸日本(JP)③特願 平1-277566

@発 明 老

井

徳島県鳴門市大津町木津野字野神の越122-3

個発 叨 者 柢 太

冶

徳島県鳴門市撫養町北浜字宮の東7番地の8

②出 M 株式会社大塚製薬工場 個代 理

徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

弁理士 青山 外1名

し、発明の名称

ピラゾロ[1.5-a]ピリミジン誘導体

2. 特許請求の範囲

一般式:

[式中、Ri、Ri、Ri、Riは同一または異なっ て水素原子、カルポキシル基、低級アルコキシカ ルポニル基、フェニル基、置換基としてヒドロキ シル基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボ ニル基を有することのある低級アルキル基、シク ロアルキル基を示し、またR。およびR。は互いに 結合して低級アルキレン基を形成してもよい。 R。 は基一SR。または一NR。R。を示し、R。はビリ ジニル甚または置換基としてヒドロキシル基、低 級アルキル基から遺ばれる基の1~3個を有する ことのあるフェニル基を示し、RっおよびR。は水

素原子、置換基としてヒドロキシル基、低級アル キル基、低級アルコキシカルボニル基、カルボキ シル基から選ばれる基の1~3個を有することの あるフェニル基を示すか、あるいはR,とR。が互 いに結合して、これらが結合している窒素原子と 共に1-ピロリジニル基、2-オキソー1-ピロ リジニル基、または置換基としてハロゲン原子も しくはトリハロメチル基を有することのあるフェ ニル基、ヒドロキシ低級アルキル基あるいはジフェ ニル低級アルキル基を有する [- ピペラジニル基 を形成する基を示す〕

で表されるピラゾロ[1,5-a]ピリミジン誘導体 およびそれらの塩。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は医薬として有用な新規ピラゾロ[1.5 -a]ピリミジン誘導体、さらに詳しくは一般式;

$$\begin{array}{c}
R, \\
R \\
R, \\
R, \\
R, \\
R, \\
R_1
\end{array}$$
(1)

[式中、R₁、R₂、R₃、R₄は同一または異なっ て水業原子、カルポキシル基、低級アルコキシカ ルボニル甚、フェニル基、置換基としてヒドロキ シル基、カルポキシル基、低級アルコキシカルポ ニル基を有することのある低級アルキル基、シク ロアルキル基を示し、またR、およびR。は互いに 結合して低級アルキレン基を形成してもよい。Rs は基-SR。または-NR,R。を示し、R。はピリ ジニル基または置換基としてヒドロキシル基、低 級アルキル基から選ばれる基の1~3個を有する ことのあるフェニル基を示し、RoおよびRoは水 **素原子、置換基としてヒドロキシル基、低級アル** キル甚、低級アルコキシカルポニル甚、カルボキ シル基から選ばれる基の1~3個を有することの あるフェニル基を示すか、あるいはR·とR·が互 いに結合して、これらが結合している霊素原子と

ル、プロビル、イソブロビル、ブチル、イソブチル、t-ブチル、ペンチル、ヘキシル等の炭素数 1~6個の直鎖または分枝鎖アルキルが挙げられる。

低級アルコキシカルボニル基としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロボキシカルボニル、プロボキシカルボニル、プトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボニル、ペンチルオキシカルボニル、ペキシルオキシカルボニル 悪等の炭素数2-7の直鎖または分枝鎖状アルコキシカルボニル基を例示できる。

置機基としてヒドロキシル基、カルボキシル基または低級アルコキシカルボニル基を有することのある低級アルキル基としては先に掲げた低級アルキル基の他、例えばヒドロキシメチル、2ーヒドロキシエチル、3ーヒドロキシブロピル、2ーヒドロキシブロピル、2ーヒドロキシブロピル、2ーヒドロキシブロピル、3ーカルボキシメチル、3ーカルボキシブロピル、4ーカルボキシブチル、メトキシカルボニルメチル、エトキシカルボニル

共に1ーピロリジニル基、2-オキソ-1-ピロリジニル基、または置換基としてハロゲン原子もしくはトリハロメチル基を有することのあるフェニル基、ヒドロキシ低級アルキル基あるいはジフェニル低級アルキル基を有する1-ピペラジニル基を形成する基を示す]

で表されるピラゾロ[1 , 5 - a]ピリミジン誘導体 またはその塩に関する。

発明の構成および効果

本発明の新規ピラゾロ[1,5-a]ビリミジン誘導体は前記一般式(1)で示され、動物、特に哺乳動物に対して、例えば虚血-再痒流障害改善作用、抗炎症、抗リウマチ、抗喘息、抗アレルギー、解熱、鎮痛等の薬理作用を示し、例えば虚血-再痒流障害改善剤、抗炎症剤、抗リウマチ剤、抗喘息剤、抗アレルギー剤、解熱剤、鎮痛剤等の医薬品として有用である。

上記一般式(I)において示される各基としては 具体的にはそれぞれ以下の各基を例示できる。

低級アルキル墓としては、例えばメチル、エチ

メチル、プロポキシカルボニルメチル、ブトキシ カルボニルメチル、2 - メトキシカルボニルエチ ル、2 - エトキシカルボニルエチル等が挙げられ る。

シクロアルキル基としては、例えばシクロプロ ピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘ キシル、シクロヘブチル、シクロオクチル基等の 炭素数3~8のシクロアルキル基を例示できる。

低級アルキレン基としては、例えばメチレン、 エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペン タメチレン、ヘキサメチレン基等が挙げられる。

置換基としてヒドロキシル基、低級アルキル基、 低級アルコキシカルボニル基、カルボキシル基か ら選ばれる基の 1 ~ 3 個を有することのあるフェ ニル基としてはフェニル基の他、例えば 2 -ヒド ロキンフェニル、3 -ヒドロキシフェニル、4 -ヒドロキンフェニル、2 . 3 -ジヒドロキシフェ ニル、2 . 4 -ジヒドロキンフェニル、3 . 4 -ジ ヒドロキシフェニル、2 -メチルフェニル、1 . 3 -ジメチルフェニル、3 . 4 . 5 -トリメチルフェ ニル、 $3-x+\lambda - x = \lambda$ 、 $2.3-yx+\lambda - x$ ニル、 $2.4.6-yx+\lambda - x$ にんっこれ、4-ya にんっまにん、2.4-ya にんっまにん、4-ya にんっまにん、4-ya にんっまにん、4-ya にんっせん 2.4-ya にんっせん 2-ya にんり 2-ya にんり

ハロゲン原子またはトリハロメチル基を有することのあるフェニル基としては、フェニル基の他に、例えば、2-フルオロフェニル、3-フルオロフェニル、2-クロロフェニル、3-クロロフェニル、2-プロモフェニル、3-ブロモフェニル、3-

ヨードフェニル、4ーヨードフェニル、2ーフルオロー3ークロロフェニル、2ートリフルオロメチルフェニル、3ートリクロロメチルフェニル、4ートリブロモメチルフェニル、2ートリヨードメチルフェニル、4ーモノクロロジブロモメチルフェニル、2ージクロロモノヨードメチルフェニル基等が挙げられる。

ジフェニル低級アルキル甚としては、例えば、 ジフェニルメチル、2.2-ジフェニルエチル、 2.3-ジフェニルプロビル甚等が挙げられる。

本発明のピラゾロ[1.5 - a]ピリミジン誘導体は下記の反応工程式により製造することができる。 [反応工程式 - 1]

$$\begin{array}{c} R \\ R \\ \end{array} \begin{array}{c} R \\ \end{array} \begin{array}{c}$$

【式中、Xはハロゲン原子を示し、R₁、R₁、R₁、R₂、R₂、R₂、R₂、R₂、R₂、R₂、R₂、CR₂ は前記と同じ。】
 反応工程式ー1に示すように、ピラブロ[1.5 - a]ピリミジンハライド誘導体(Ⅱ)とチオール類(Ⅲ)またはアミン類(Ⅳ)とを結合させることにより、本発明化合物(1)を得ることができる。

上記反応は一般に適当な溶媒中、脱酸剤の存在下または非存在下で実施される。ここで用いられる脱酸剤としては、NaOH、KOH、NaHCOI、K.COI等のアルカリ金属水酸化物、電炭酸塩また炭酸塩などの無機塩基、またはトリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジエチルアニリン、Nーメチルモルホリン、ピリジン、4 - ジメチルアミ

ノビリジン等の第三級アミン類を例示できる。また溶媒としては、メタノール、エタノール等の低級アルコール類、テトラハイドロフラン(THF)、ジオキサン等のエーテル類などの不活性有機溶媒が挙げられる。脱酸剤として無機塩基を使う場合にはこれら不活性有機溶媒と水との混合溶媒を用いるのが好ましい。またベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素も溶媒として使用し得z

上紀反応におけるビラゾロ[1.5-a]ビリミジンハライド誘導体(i1)とチオール類(i11)またはアミン類(iV)との使用割合は特に限定されないが、通常前者に対して後者を等モル量~過剰量用いるのがよい。また上紀脱酸剤は通常ビラゾロ[1.5-a]ビリミジンハライド誘導体に対して等モル量~過剰量用いるのが好通である。反応は冷却下、室温下および加熱下のいずれでも進行するが、通常0℃~溶媒の還流温度範囲の温度条件を採用して行なわれ、一般に0.5~15時間程度で終了する。

[反応工程式 - 2]

[式中、X₁~X₂+およびX¹₁~X¹₂+はそれぞれ前 記一般式(1)中の対応する器に相当し、すなわち、 X₁と X¹₁、 X₂と X¹₂ 、 X₃と X¹₃および X₄と X¹₃はそれぞれR₁、 R₂ および R₃に相当し、 X₄と X¹₃、 X₄と X¹₄および X₇と X¹₇は水業原 子、ヒドロキシル基、低級アルキル基、低級アル コキシカルボニル基またはカルボキシ基から選ば れる甚である。ただし、 X₁、 X₂、 X₃、 X₄、 X¹₃、 X₄、 X¹₇のうち少なくとも一つの基は低級ア ルコキシカルボニル基または低級アルコキシカル ボニル低級アルキル基であり、 X¹₁、 X¹₂、 X¹₃、 X¹₄、 X¹₅、 X¹₅、 X¹₇のうち上記の基に対応す

を採用して行なわれる。 【反応工程式 - 3】

[Y,~Y,およびY',~Y',はそれぞれ前記一般 式(1)中の対応する基に相当し、すなわち、Y, とY',、Y,とY',、Y,をY',およびY,とY', はそれぞれR,、R,、R,およびR,に相当し、Y ,とY',、Y,をY',およびY,とY',は水素原子、 ヒドロキシル基、低級アルキル基、低級アルコキ シカルボニル甚またはカルボキシ基から選ばれる 基である。ただし、Y,、Y,、Y,、Y,、 Y,、Y,のうち少なくとも一つの基がカルボキシ ル基、低級アルコキシカルボニル基またはカルボ キシ低級アルキル基を示し、Y',、Y',、 る位置の務はカルポキシル基またはカルポキシ低 設アルキル基である]

反応工程式-2に示すように、反応工程式-1. の方法で合成される本発明化合物(1)のうち、置 換基として低級アルコキシカルポニル基および/ または低級アルコキシカルポニル低級アルキル基 を有する化合物(『a)を加水分解して別の本発明 化合物(| b)を得ることができる。上記反応は、 例えばメタノール、エタノール等の低級アルコー ル類、THF、ジオキサン等のエーテル類などの 適当な不活性有機溶媒と水との混合溶媒中、化合 物(la)に対してl~30倍モル量のNaOH、K OH等のアルカリ金属水酸化物およびハイドロサ ルファイトナトリウム(NagSgOa)の存在下また は非存在下で実施される。置換基Xs、X。、X。 のいずれかがp位のOH基である場合、加水分解 反応中、酸化されるおそれがあるので、Na,S, O.の存在下で反応させるのが好ましい。反応は 冷却下、室温下、および加熱下のいずれでも進行 するが通常0℃~溶牒の還流温度範囲の温度条件

Y'.、Y',、Y'。、Y',のうち上記の基に対応する位置の基は対応するヒドロキシル基またはヒドロキシ低級アルキル基を示す]

反応工程式 - 3に示すように、反応工程式 - 1で合成される本発明化合物(I)のうち、置換甚としてカルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基および/またはカルボキシ低級アルキル基を有する化合物(Ic)を還元して別の本発明化合物(Id)を得ることができる。上記還元反応は、例えばジエチルエーテル、THF、ジオキサン等の不活性有機溶媒中、化合物(Ic)に対して 1~ 10倍モル量の水素化アルミニウムリチウム、水素化アルミニウム、ジボラン等の適当な還元利を用いて実施できる。反応は約0~50℃の温度条件を採用して行なわれる。

前記反応工程式-1において、出発原料として 使用される化合物(B)は、公知化合物および新規 化合物の両者を包含しており、これら各化合物は、 例えば下記反応工程式-4に示す方法に従って、

特開平3-204877 (5)

製造することができる。

【反応工程式-4】

上記反応工程式 - 4 に示す化合物(V)と化合物(V)との縮合反応は、酢酸、エタノール等の溶媒中、室温~溶媒の沸点の温度条件下で処理することにより行なわれる。

化合物(V)と化合物(VI)との使用割合は、一般にほぼ等モル量とするのがよく、また反応は2~5時間程度を要して完了し、かくして化合物(VI)が得られる。

ロマトグラフィー等を採用することができる。また、得られる本発明化合物は、必要により遊離の形態で、または医薬的に許容される酸、例えば塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸等の無機酸、シュウ酸、フマル酸、マレイン酸、酒石酸、クエン酸等の有機酸との酸付加塩の形態で、または医薬的に許容されるアルカリ金属またはアルカリ土類金属(例えばナトリウム、カリウム、カルシウム等)の金属塩の形態で単離してもよい。

[実施例]

以下、実施例を挙げて本発明の化合物をさらに 具体的に説明する。

実施例1

7-(3,5-ジーl-ブチル-4-ヒドロキンフェニル)アミノーピラゾロ[1,5-a]ピリミジンの合成

7 - クロロピラゾロ{1.5 - a}ピリミジン1.
 0 gと3.5 - ジーtーブチルー4 - ヒドロキシアニリン塩酸塩1.8 gおよびジエチルアニリン2.
 3 alのトルエン50 al 繋嗣液を120℃で30分

次に、化合物(VI)をハロゲン化することにより、 本発明化合物の原料である化合物(II)を得ること ができる。

较ハロゲン化は、N.Nージメチルアニリン、N.Nージエチルアニリン、トリエチルアミン等の脱酸剤の存在下、オキシ塩化リン、オキシ臭化リン等のハロゲン化剤と処理することにより実施される。なお、上記ハロゲン化剤は溶媒も兼ねるので特に溶媒を必要としないが、別の不活性溶媒中でも実施でき、その場合は例えばベンゼン、トルエン、キシレン等を例示できる。

また、脱酸剤の使用量は、化合物(M)に対して L~L 0 倍程度が採用できる。

反応は、室温~100℃の温度条件で0.5~ 2時間程度を要して行なわれる。

上記反応工程式~!~4に示す方法により得られる化合物は、慣用される分離手段により反応系内より単離され得、また精製され得る。上記単離・精製手段としては溶媒抽出、蒸留、再結晶、カラムクロマトグラフィー、プレパラティブ薄層ク

間加熱した。冷後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: CHCl₃)で精製し、7-(3.5-ソーtーブチル-4-ヒドロキシフェニル)アミノビラゾロ[1.5-a]ピリミジン890 mgを無色結晶として得た。

· 融点: 264~266(分解)

'H-NMR(CDCI.): 8

1.48(s.18H). 5.63(s.1H). 5. 92(s.1H). 6.55(d.J=2.3Hz.1H). 7.47(s.2H). 8.14(d,J=2. 3Hz.1H)

実施例2~26

実施例1と同様にして、下記第1表に示す各化 合物を得た。 7: i 7:

R ./~	W Y	'R.					
发施例	. ń.	R,	R,	R.	R 1	abe.da ℃	'H - N M R (丹泉(松:T M S) (月泉(松:T M S) DM50-de: 1.41(c. 181). 2.35(c.311). 6.05(c.111).
#i is	R. II	Ме	Н	14	-WH (C.H.(L)	251-253	6.35(d.J=2.0Hz.1H). 7.18(5.2H). 0.00(d.T=2.3Hz.1H).
3	~	<i>"</i>		"	- N II -	140-142	6.62(s.1H), 7.18(1-d.1=7.3,1.0Hz,1H), 8.1-8.2(s.2H) 1.7Hz,1H), 7.75(d.d.1=7.3,1.0Hz,1H), 8.1-8.2(s.2H)
1	~	<i>"</i>	~	~	- NI OH	188-189	1H). 7.10(d.J=8.9Hz.1H). 7.46(d.d. J -2.5Hz.1H). 10.82(s.1H). J -2.7Hz.1H). 7.86(brs.1H). 8.01(d.J-2.5Hz.1H). 10.82(s.1H). 1-2.7Hz.1H). 7.07
5	н	Мe	11	Ph	- NH - OH	245-246 (dec)	(s.1H), 7.20(d.1=8.812.1H), 8.0-8.i(a.2H) J=8.8,2.6Hz.1H), 7.95(d.1=2.6Hz.1H), 8.0-8.i(a.2H)
6		~	~	~	- HH - Ph	197-199	6.03(s.1H). 6.77(s.1H). 6.91(1.17.2.1.5Hz.2H) 2H). 7.3-7.5(a.5H). 8.00(d-d.1-7.2.1.5Hz.2H). 2.85(t.
7	-	~	~	~	- NNOII	210-215 (dec)	J=4.9Hz.4H). 3.76(t.J=5.6hz.2H). 3.15(t.J=6.9Hz.2H) 6.05(t.H). 6.74(t.JH). 7.3-1.5(t.JH). 7.98(d.J=6.9Hz.2H)
8	-	-	~	~	· 🔷	194 - 196	5.59(s.1H), 6.59(s.1H), 7.3-7.3(s.1H), 5.02(s.1H),
9	-	-	-	-	-NH - C.H.(1)	280-282 (dec)	CDC1: 1.47(s.18H). 2.46(s.3H). 3.3(2.1H). 6.00(d.J=8.1Hz.2H) 6.72(s.1H). 7.18(s.2H). 7.3-7.5(m.3H). 8.00(d.J=8.1Hz.2H)

施例	R.	R,	R,	R.	R,	設点 で	- H - N M R
6 13	н		CO.E	н	-NH C.H.(t)	213-215	(q, J=7, 1 1 2, 2 1), $8, 22(s, 1 1)$, $1, 14(s, 1 1)$, $2, 83(s, 1 1)$, $9, 83(s, 1 1)$,
	-	~	~	"	- M OH	208-218 (dec)	2.79(t. $J=4$, 9Hz. 4H). 3.70(t. $J=3$, 3H2. 2H). 4.40(q. $J=7$. 1Hz. 2H), 6.14(s. 1H). 8.41(s. 1H). 3.90(s. 3H). 4.36
2	~	~	-		-XII- OH HCI	170-173	4. J=7. 2Hz. 2H). 6.31(3.1H). 7.20(3.1H), 8.69(3.1H) J=8.9.2.5Hz. 1H). 7.81(4.J=2.5Hz. 1H), 8.69(3.1H). 7.10(3.1H).
1 3	н	Мe	Рħ	н	-NH- C.H.(t) -NH-C.H.(t)	222-224	7.19(s, 2H). 7.11-7.22(m, 1d). 1.9(s, 1E). 8.19(d, $J = 7.5Hz$, 2H). 8.63(s, 1H). 9.61(s, 1E). 7.24(d-d, $J = 7.5Hz$, 2H). 7.24(d-d, $J = 7.5Hz$).
1 4	~	,,	~	~	-NE WeO, C	174-175	8.0.8.0Hz.1H). 1.32(a-d.). 1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
1 5	COE	н	н	Н	-## (1) -## (1)	248-250 (dec)	2H). 6.61(d, J=2, 2Hz, 1H). 6.56(s, 1H). 10.26(s, 1H). 8.23(d, J=2, 2Hz, 1H), 8.42(s, 1H), 10.26(s, 1H). 3.42(s, 3H), 3.34
1 6	CII, CO, EI	Мe	Ħ	н	- VII - C. H. (1)	190-192	(s, 2H). 4.01(q, J=1, 1H2, 2H), 3.23(a, 2H), 4.01(brs, 1H) 7.05(s, 2H). 7.98(d, J=2, 2Hz, 1H), 8.01(brs, 1H)
1 7	CO.E	н	Ph	н	NeO * C	97-100	2H), 7, 16(d, j=8, 0Hz, 1H), 7, 95(d, j=8, 0Hz, 1H), 8, 1 Hz, 2H), 7, 54(d-d, j=8, 0, 8, 0Hz, 1H), 7, 95(d, j=8, 0Hz, 1H), 8, 1 (d, j=8, 0Hz, 2H), 8, 71(s, 1H), 8, 82(s, 1H), 11, 24(s, 1H), 24(s, 1H
1 8	-	~	-	~	-#HOH	189-191	6.99(d, J=8.98z.1H), 7.24(d, J=8.0Hz, 2H), 8.67(s, 1H), 8.7(7.67(d, J=3.0Hz, 1H), 8.4(d, J=8.0Hz, 2H), 8.67(s, 1H), 10.44(s, 1H), 10.60(brs, 1H)
19	н	Ме	н	Ph	-8	156-158	

特開平3-204877(フ)

実施例 番号	н,	ß,	R,	R.	R,	雑点	'H-NMIL お飯 (内部博物:TMS)
2 0	11	Ма	н	Рh	-ACI -<	140-142	7.95(d, J=2, 3ffz, 1ff)
2 1	~		~	~	- NNOII	57-59	CDC1, -CD,OD: 2.53(s.2H), 2.67(t.J-5.6Hz.2H), 2.81(t.J=5.0Hz. 4H), 3.7-3.8(a.6H), 6.06(s.1H), 6.45(d.J=2.3Hz.1H), 8.01(d,J=2.3Hz.1H)
2 2	-	~	~	~	-I C I C I	199-201	CDCl3-CD3D1: 2.55(#.3H), 3.41(1.J-5.0Hz,4H), 2.68(1.J-5.0Hz, 4H), 6.11(x.1H), 6.47(d.J=2.3Hz,1H), 6.94(d.J=9.0Hz,2H), 7.26(d.J-9.0Hz,2H), 8.04(d.J=2.3Hz,1H)
2 3	~	~	~	*	-II_II-CF.	223以上	CDC1,-CD,OD: 2.70(s.3H), 3.57(1.1-5.1Hz.4H), 4.5-4.6(br.4H), 6.52(s.1H), 6.64(d.1-2.1Hz.1H), 7.1-7.2(br.2H), 7.4-7.5(br.2H), 2H), 8.12(d.1-2.1Hz.1H)
2 4	11	Мe	н	н	-2 C.H.(t)	194-195	COCI,: 1.48(s.181), 2.43(s.31), 5.63(s.11), 5.92(s.11), 6.55(d.J=2.311z.11), 7.47(s.21), 8.44(d.J=2.311z.11)
2 5	~	~	~		·s—	170-172	COCI; 2.50(s.3H), 6.50(e.1H), 6.59(d.J=2.3Hz,1H), 7.40(d-d-d, J=7.6.4.8,1.0Hz,1H), 7.68(d-t.J=7.6.), 0Hz,1H), 7.81(t-d,J=7.6, d.8Hz,1H), 8.11(d,J=2.3Hz,1H), 8.72(d-d-d,J=4.8.1.8,1.0Hz,1H), 0.0Hz,1H)
2 6					s-C	165-166	CDC1; 2.41(e.3H), 5.89(e.1H), 6.56(d.J=2.3Hz.1H), 7.5-7.7

実施例27

7-(2-カルポキシフェニル)アミノー5-メ チルピラゾロ[1.5-a]ピリミジンの合成

実施例 3 で合成した 7 - (2 - メトキシカルボニルフェニル)アミノー 5 - メチルピラゾロ[1.5 - a]ピリミジン1.0 gのエタノール 2 0 ml溶液に 5 %水酸化ナトリウム溶液 3 0 mlを加え、 1 0 0 ℃で1時間加熱撹拌した。冷後、エタノールを留去し、残渣に10%塩酸を加えて中和し、さらに飽和クエン酸水溶液でpH 4 とした。析出した結晶を遮取し、水、エタノール、エチルエーテルで洗浄後、乾燥し、 7 - (2 - カルボキシフェニル)アミノー 5 - メチルピラゾロ[1.5 - a]ピリミジン970 mgを無色結晶として得た。

融点: 261~262℃(分解)

'H-NMR(DMSO-d.): 6

2.47(s.3H), 6.47(d.J=1:2Hz. 1H), 6.76(s.1H), 7.27(t.J=

7.6 Hz.1 H). 7.7 2 (t, J = 7.6 Hz.

1 H), 7.86 (d, J = 7.6 Hz, 1 H), 8.

0 7 (d, J = 7 . 6 Hz. 1 H), 8 . 1 6 (d, J = 1 . 2 Hz. 1 H)

実施例28~35

実施例27と同様にして、下記第2表に示す各 化合物を得た。

-1043-

ر کار _N	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	R.				H - N M R
極例		R.	R.	R	R,	1 sed 7 (0(d,)=9 -2123 (d,) RHz (H) 7 (H) 1 13(d,
5	_R.	Me	н	н	-NH CO.H	(dec) 1=2.7Hz.1H). 6.12(c.1H). DHSO-de: 2.45(c.3H). 6.12(c.1H). 7.64(d-d.J=8.7.2.6Hz.1H).
8	н			Ph	-NH CO'H	310-312 J=8.7HZ.1H) . 8.15(d, 1=7.9HZ, 1H) . 9.6(d, 1=8.8HZ.1H) . 2.60
2 9	н	Ме	н	- P n	(CO, H	DHSU-da: J=8.0,8.0Hz.1H). 7.40(4 1.2,6Hz.1H). 8.18(d.1=8.0Hz
3 0	н	Ме	Рh	н	-88 - OR CO. 8	(dec) (d-d.186.5.1H). 9.84(s.1H). 7.96(t.1=7.2Hz.1H). 7.1 2H). 8.66(s.1H). 9.84(s.1H). 7.96(t.1=7.2Hz.1H). 8.05(
			-	-	-NE V	300 \mathbb{N} \pm (1. \mathbb{I} = 7. \mathbb{I} 28. \mathbb{I} 18. 8. 85(d, \mathbb{I} + 8. \mathbb{I} 287. \mathbb{I} 28. \mathbb{I} 3. 6. 22(s, \mathbb{I} 18. 18. 18. 18. 19. 2. 42(s, \mathbb{I} 38. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19
3 1		 		Н	OH C.H.(I)	
3 2	111	Me	CO.H	 '' -	-/c.H.(1)	
	1	1.	~	-	-MH	DNSO-de: 6.89(d. J=8.9Hz.1H). 8.12(d. J=8.0Hz.2H).
3 3	1-		Ph	н	-NH CO'H	(dec) 8.61(6,18), 2.12(8,18), 8.04(d,1=2,2Hz,18
3 4	C 0 .1	<u>'</u>		+	C.H.(t)	252-254 J=2, ZHZ, TH), 454
3 5	CH.CO.	g M	, \ н	H	-4" (-(t)) (dec/)

実施例36

7-(3.5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシ フェニル)アミノー3-ヒドロキシメチルー5-メチルビラゾロ[1,5 - a]ビリミジンの合成 LiAlH。 8 4 0 mgの無水エーテル5 0 ml懸濶 液に実施例10で合成した7-(3.5-ジー۱-プチルー4ーヒドロキシフェニル)アミノー3ー エトキシカルボニルー5ーメチルピラゾロ[1.5 -a]ピリミジン 3.5gの無水THF 50al溶液 を水冷下で適下し、同温度にて30分間撹拌、さ らに室温で1時間撹拌した。酢酸エチルおよび水 を加えて過剰のしiAlH。を分解後、セライトで 違適した。違液を酢酸エチルで希釈し、NazS : O,飽和水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水 硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去し、暖 盗をシリカゲルクロマトグラフィー(溶出溶媒: 酢酸エチル/ジクロロエタン=2/1→クロロホ ルムノメタノール=8/1)で精製した。こうし て得た結晶をエチルエーテルで洗浄し、7-(3. 5-ジーtープチルー4-ヒドロキシフェニル)ア

ミノー3ーヒドロキシメチルー5ーメチルピラゾ ロ[1.5-a]ピリミジン2.3gを無色結晶として

融点 194~196℃

'H-NMR(DMSO-d.): δ 1.41(s.18H). 2.36(s.3H). 4. 60(d, J = 5.2 Hz, 2 H), 4.79(t, J = 5.2 Hz, 1 H), 6.04(s, 1 H), 7. 10(brs.1H), 7.17(s.2H), 8.0 6 (s. 1 H). 9.44 (brs. 1 H)

実施例37

6.7-96F0-8-(3.5-9-t-7FN - 4 -ヒドロキシフェニル)アミノー5H-シク ロベンタ[d]ビラゾロ[l.5-a]ビリミジンの合

2-オキソシクロベンタンカルボン酸エチルの 3 19と3ーアミノピラゾール17.49を酢酸3 O O alに絡かし、100℃で3時間加熱した。放 冷後、生じた結晶を違取し、水、次いでジエチル エーテルで洗浄し、さらにジクロロメタンージエ

-1044-

特閒平3-204877(9)

チルエーテルで再結晶して、融点280℃以上の 結晶22.3gを待た。

次に、上記で得られた結晶 9.0 gとN.N-ジエチルアニリン 15 m2をオキン塩化リン 9 0 m2中に加え、80 ℃で3時間加熱した。反応終了後、減圧濃縮し、残渣を水水中に注ぎ込み、ジクロロメクンで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、溶媒を留去した。残渣をn-ヘキサンで結晶化して、9.9 gの結晶を得た。

上記結晶3.9gと3.5-ジーtーブチル-4-ヒドロキシアニリン塩酸塩5.2gおよびN.N-ジエチルアニリン5 zfをトルエン60 zf中に加え、100℃で3時間加熱した。実施例1と同様に後処理し、租生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ジクロロメタンージクロロメクレースタノール=50:1)で精製し、更にジクロロメクンージエチルエーテルで再結晶して、目的化合物3.8gを得た。

融点:255~257℃(分解)

an 3 22

义施例 融点 'H-NMR 表号 TOTAL C.H.(1) ZON (1) 38 н -(CH.),CH, H 260-202 6.466d, J=2.3Hz,1H). 7.17(e,2H). 7.55(brs,1H). 8.01(d,J=z,3Hz,1H).

CDC1s: 0.88(t,J=7.3Hz,3H). 1.2-1.4(e,2H), 1.47(e,18H), 1.5-1.7(e,2H), 2.65(t,J=7.6Hz,2H). 5.53(e,1H). 5.92(e,1H). 5.57(d,J=2.4Hz,1H). 7.48(e,2H). 8.14(d,J=2.4Hz,1H).

CDC1s: 1.48(e,18H). 5.31(e,1H). 6.61(d,J=2.2Hz,1H). 6.55(e,1H). 7.24(e,2H). 7.4-7.5(e,3H). 7.9-8.0(e,3H). 8.07(d,J=2.2Hz,1H).

CDC1s: 1.49(e,18H). 5.65(e,1H). 6.55(e,1H). 6.72(d,J=2.4Hz,1H). 7.4-1.5(e,3H). 7.55(e,2H). 7.7-7.8(e,2H). 8.21(d,J=2.4Hz,1H). 7.4-7.5(e,3H). 7.55(e,2H). 7.7-7.8(e,2H). 8.21(d,J=2.4Hz,1H). C.H.(1) 3 9 155-15 --1 0 Рh 212-21 4 1 Hz.H). 7.4-7.5(e.3U), 7.55(e.2H). 7.7-7.8(e.2H). 8.21(d. J-2.4Hz.H)

CDCI: 1.20(d.J=6.9Hz.6H). J.47(e.18H). 2.97(septet.J=6.9

Hz.HI). 5.27(s.iH). 6.18(s.iH). 6.48(d.J=2.3Hz.1H). 7.19

(s.2H). 7.88(brs.iH). 8.01(d.J=2.3Hz.IH). 7.19

(s.2H). 7.86(brs.iH). 5.92(s.iH). 6.58(d.J=2.3Hz.1H). 7.48

(s.2H). 8.14(d.J=2.3Hz.1H). 6.58(d.J=2.3Hz.iH). 7.48

(s.2H). 8.14(d.J=2.3Hz.1H). 6.58(d.J=2.3Hz.iH). 7.48(s.2H). 8.14(d.J=2.3Hz.iH). 6.46(d.J=2.3Hz.iH). 7.18(s.2H). 7.87(brs.iH). 8.01(d.J=2.3Hz.iH). 7.86(s.2H). 6.46(d.J=2.3Hz.iH). 7.86(s.2H). 5.62(s.iH). 5.94(s.iH). 6.57(d.J=2.3Hz.iH). 7.48(s.2H). 5.62(s.iH). 5.94(s.iH). 6.57(d.J=2.3Hz.iH). 7.48(s.2H). 5.62(s.iH). 5.94(s.iH). 6.57(d.J=2.3Hz.iH). 7.48(s.2H). 8.14(d.J=2.3Hz.iH). 7.48(s.2H). 8.14(d.J=2.3Hz.iH). C.H.(1) C.H.(1) C.H.(1) 4 2 -CH(CH₃), 220-22 (dcc) 4 3 185-187 -OH C.R. (4 4 **∑**OH (1 Εt 4 5 HO⊣

'H - NMR(CDCI₂): δ

1.45(s,18H), 1.96(quintet, J = 7.3 Hz,2 H), 2.22(t, J = 7.3 Hz, 2 H), 2.89(t, J = 7.3 Hz, 2 H), 5.30(s,1H), 6.40(d, J = 2.3 Hz,1 H), 7.07(s,2H), 7.97(d,J = 2.3 Hz,1 H), 7.97(brs,1H)

実施例38~48

実施例37と同様にして、下記第3表に示す各化合物を得た。

特開半3-204877 (10)

发施例 番号	R, R,	R. R. C.H.(1) H -HH -C.H.(1) 221-22	「H-NM に
4 6	-CHCHCH	" -S C, H, (1) 206-20 " -S C, H, (1) 209-2 " -S C, H, (1) 209-2 (dec)	18), 5.82(s.18), 8.10(d.)=2.382.18) (c.28), 8.10(d.)=2.382.18) (c.28), 8.10(d.)=2.382.18), 1.91(quintet_j=7.482.28), 2.07(t.,j=7.48, 28), 5.54(s.,j=7.482.28), 6.53(d.,j=7.382,18), 6.53(d.,j=7.382,18

特許出額人 株式会社大塚製菓工場